DERWENT-ACC-NO:

1989-072196

DERWENT-WEEK:

198910

COPYRIGHT 1999 DERWENT INFORMATION LTD

TITLE:

Diffusion shift optical fibre preform prodn. - involves forming core-forming soot prod. of germanium oxide doped silicon di:oxide inner core and silicon di:oxide outer

core

PATENT-ASSIGNEE: SUMITOMO ELECTRIC IND CO[SUME]

PRIORITY-DATA: 1987JP-0179118 (July 20, 1987)

PATENT-FAMILY:

PUB-NO PUB-DATE LANGUAGE PAGES MAIN-IPC JP 01024041 A January 26, 1989 N/A 006 N/A JP 95017395 B2 March 1, 1995 N/A 000 C03B 037/014

APPLICATION-DATA:

PUB-NO APPL-DESCRIPTOR APPL-NO APPL-DATE JP 01024041A 1987JP-0179118 July 20, 1987 N/A JP 95017395B2 N/A 1987JP-0179118 July 20, 1987 JP 95017395B2 Based on JP 1024041 N/A

INT-CL (IPC): C03B037/01, C03B037/014, G02B006/00

ABSTRACTED-PUB-NO: JP 01024041A

BASIC-ABSTRACT:

In producing optical fibre preform by forming a F-doped SiO2-made clad on a transparent core-forming glass prod. comprising a GeO2-doped SiO2-made inner core and a F-doped SiO2-made outer core, a core-forming soot prod. comprising a GeO2-doped SiO2-made inner core-forming soot prod. and a pure SiO2-made outer core-forming soot prod., is produced by the VAD method with burners, followed by heat dehydration, heating at a temp. of lower than the vitrification temp. and under an atmos. contg. no F, and heating at the vitrification temp. under F-bearing atmos.

ADVANTAGE - Amt. of GeO2 to be doped is reduced and enough specific refractive index difference is achieved, thereby Rayleigh's scattering loss and U.V. rays absorption are reduced etc.

09/07/2003, EAST Version: 1.04.0000

CHOSEN-DRAWING: Dwg.0/6

TITLE-TERMS: DIFFUSION SHIFT OPTICAL FIBRE PREFORM PRODUCE FORMING CORE FORMING

SOOT PRODUCT GERMANIUM OXIDE DOPE SILICON DI OXIDE INNER CORE SILICON DI OXIDE OUTER CORE

DERWENT-CLASS: L01 P81 V07

CPI-CODES: L01-F03F2;

EPI-CODES: V07-F01A2;

UNLINKED-DERWENT-REGISTRY-NUMBERS: 1511U; 1694U

SECONDARY-ACC-NO:

CPI Secondary Accession Numbers: C1989-032090 Non-CPI Secondary Accession Numbers: N1989-054973

09/07/2003, EAST Version: 1.04.0000

◎ 公 開 特 許 公 報 (A) 昭64-24041

@Int.Cl.4	識別記号	行内整理番号 ②公開	昭和64年(1989)1月26日
	/00 356 A	-8821-4G -7370-2H -7370-2H 審査請求 未請求	発明の数 1 (全6頁)
	②特 顧 昭6	2-179118	
	愛出 願 昭6	2(1987)7月20日	
⑫発 明 者	大 賀 裕 一	神奈川県横浜市栄区田谷町1番5	地 住友電気工業株式会社
		横浜製作所内	
⑫発 明 者	金 森 弘 雄	神奈川県横浜市栄区田谷町1番5	地 住友電気工業株式会社
		横浜製作所内	
母発明 者	横 田 弘	神奈川県横浜市栄区田谷町1番地	也 住友電気工業株式会社
		横浜製作所内	
砂発 明 者	田中豪太郎	神奈川県横浜市栄区田谷町1番	也 住友電気工業株式会社
		横浜製作所内	
⑪出 顋 人	住友電気工業株式会社	大阪府大阪市東区北浜5丁目15	番地

外3名

明 畑 割

20代 理 人 弁理士 内 田

1. 発明の名称

分放シフトフアイパ用母材の製造方法 2. 特許請求の範囲

1) GeO: を添加した810: からなる内側コア 部と『を添加した810』からなる外側コア部 を有するコア用透明ガラス体外周にどを添加 した810. からなるクラッド部を形成して光 ファイバ母材を製造する方法において、VAD 法により複数のガラス微粒子合成用パーナを 用いて、deOz を添加したBiOz からなる内 鎖コアスート体と純粋 810g からをる外側コ アスート体を有してなるコア用スート体を作 製し、該コア用スート体を加熱脱水処理した 後に、Fの存在しない雰囲気で該コアスート 体の透明化温度より低温で加熱し、然る後ょ を含有する雰囲気で該コア用スート体が透明 化する温度で加熱することにより外側コアス ート体にFを添加するとともに該コア用スー ト体を透明化して上記コア用透明ガラス体を

作製することを特徴とする分散シフトファイ バ用母材の製造方法。

- 2) 内側コア部への Q e O 2 の添加量を比屈折率 差で Q 1 ~ Q 8 % とし、かつ内側コア径と外 側コア径の径比を Q 2 ~ 1 Q とする特許請求 の範囲第 1 項に記載される分散シフトフアイ パ用母材の製造方法。
- 5) Fの存在しない雰囲気での加熱を1 3 0 0 ~ 1 6 0 0 ℃の範囲内の温度で行なう特許請求の範囲第1項に記載の分散シフトファイバ用母材の製造方法。

3.発明の詳細な説明

[産業上の利用分野]

本発明は通信用石英系光ファイバ用母材の構造及びその製造方法に関するものであり、特に被長 1.5 μm 帯に等分散放長をシフトさせたシングルモードファイバ(以下「分散シフトファイバ」と呼称する)の製造に適する方法に関するものである。

〔 従来の技術 〕

石英系光ファイバにおいて、その最低損失波 長領域である 1.5 mm 帯に帯分散波長をシフト させた分散シフトファイバは、長距離かつ大伝 送容数の光通信伝送路として実用化が進んでい る。第1-A図に示すよりな階段型風折率分布 を有するものは、単純なステツブ型屈折率分布 を有する分散シフトフアイバに比べ、曲げ損失 が小さくなり、実用上の利点が大きく、開発検 酎が進められている(参考文献1:「デイスパ ージョンーシフテッド コンヴェックスーイン デックス シングルモードファイバーズ」 4.ク ワキ他、エレクトロニクス レターズ 1985 年12月5日、21、M25/26、p1186 - 1 1 8 7)。第1 - ▲図に示した階段型屈折 事分布では、中央部の屈折率の最も高い部分1. 1 (内側コアと称する)と該内側コアル1を囲 む内側コアより低い屈折率を有する部分12 (外側コアと称する)、更に該外側コア1.2を 取り囲む最も屈折率の低い、クラッド部13か 6届折率分布が形成されている。

ことによつて得るのが一般的である。しかしながら、 GeOx 添加値を多くすると、 ガラスのレーリー 改乱損失が増加して伝送損失が高くなる、あるいは GeOx → GeO の選元に基づくと考えられる紫外域での電子避移吸収が増加し、 その影響が使用波長域である 1.5 μm 帯にまで及び、中はり、 伝送損失が高くなるという問題があった。

また、GeO2 を含有する内側コアとりを含有するクラッド部に挟まれた8102 からなる外側コアは、他の部分に比べて高温加熱における粘性が高く、線引時にかかる張力が外側コアに集中して、ここに欠陥を生じ、やはり紫外域での吸収の原因となるといり問題があつた。

以上の考察から、本発明者らは第1- A 図の型の屈折率分布を得るガラスの組成として、第1- B 図に示すように内偶コアを G e O g - 81 O g 、外調コアを F - 81 O g とし、クラッドを外偶コアより低屈折率の F - 81 O g とすることで、G e O g 添加量を増加せずに屈折率差をとること

このような階段型屈折率分布を有する分散シ フトファイパの一例として、第6図に示すよう にその屈折率分布を形成するガラス組成として 内側コア 1.1 が 0.02-8102 、外側コア 1.2 が 810: 、クランドも3がアー810: からなるも のが提案されている(参考文献 2:「ディスパ ージョン・シフテッドファイバース ウィメ フルオリンアツデッドクラッディング パイ ザ ヴェイパーフェイメ アクシアル デポジ ツション メソツド」、 Lョコタ他、テクニカ ル ダイジエスト オン トピカル ミーテイ オン オブテイカル フアイバー コミ ユニケイション (アトランタ、1986) ベー ペー VP2)。との構成の分散シフトファイ パでは 1.5 5 4m における伝送損失を 0.2 3 dB/kmにまで低減できたが、これ以上の低損失 化は困難であつた。

[発明が解決しようとする問題点]

光ファイベの屈折率分布は、コアの 810g ガラスに GeOg を屈折率増加成分として添加する

ができ、しかもF- 810. 外側コアとして張力 祭中を防げるので、上配の問題が解決できると 考え、検討を進めてきた。本発明はこのような 構成の分散シフトフアイバ用母材の新規な製造 方法を提供して、非常に低損失な分散シフトフ アイバの製造を実現するものである。

【問題点を解決するための手段】

することにより外側コアスート体にPを添加するとともに該コア用スート体を透明化して上記コア用透明ガラス体を作製することを特徴とする分散シフトファイベ用母材の製造方法である。

本発明においては内側コア部への G e O 。 の 添加量を比屈折率差で Q 1 ~ Q 8 % とし、かつ内側コア径と外側コア径の径比が Q 2 ~ 1 Q とし、アの存在しない雰囲気での加熱を 1 3 Q Q ~ 1 6 Q Q C の 範囲内の 温度で行なう ことが特に好ましい。

本発明は内側コアが GeOz-810z、外側コアが F-810z、クラッドが外側コアより低屈折率の F-810z である第 1-B 図の型の屈折率分布の光フアイバ母材を得ることを目的とするが、 VAD 法によりコア用のガラス微粒子体(以下スート体という)を作製し、これを透明ガラス化してコア用透明ガラス体とし、この外周にクラッド部を形成する。

本発明は、特に、コブ用透明ガラス体の作製 方法に特徴のあるもので、複数本のパーナを用 いて、内側コアとなる G • O * - 810 * スート体と、

フトさせるための必須の条件であり、また di/d. が a 2 ~ 1.0 という範囲は分散制御性から限定したものであつて、曲げ損失を抑え、MFDを大きくするという点で必須である。そしてとの屈折率範囲と径比の両方を満足させることが特に好ましい。なお従来は第6 図のように比屈折率差は a 8 %を越えるものとしていたが本発明では外側コアがドー810。であるので a 8 %以下で充分であり、 a e 0.2 による影響や、外側コア張力の問題を解消できるのである。

以上で得られたコア用スート体を公知の方法 例えば CL ガス、 CL 化合物ガス等の脱水作用 のあるガスを含む不活性ガス雰囲気中で加熱し て脱水する。例えば CL 4 容費が含有 H 6 雰囲 気で1 0 5 0 でで加熱といつた条件である。

加熱脱水処理されたコア用スート体は、まず Fを含まない雰囲気中で透明化温度よりは低い 温度で、例えば Be のみの雰囲気中で1300 ~1600での温度範囲内で加熱する。 GeOz-S102 ガラスは約 S102 ガラスよりも軟化点が 外側コアとなる純粋 810: スート体からなる複合スート体、すなわちコア用スート体をまず形成しておく。つまり、外側コアスート体は、この段階では未だ P を添加されていないのである。このときの条件は通常の V A D 法によればよく、具体的にはスート合成用パーナには例えば Bic L4, Ge C L4 等のガラス原科ガス、例えば H2, O2 等の燃焼ガス及び助燃ガス、例えば Ar, He 等の不活性ガス等を流してスートを生成せしめる。

また本発明においては、内傷コアの a e o 2 としての添加量が、比屈折率差(内傷コアの屈折率を n 1 とし、外傷コアの純 8 1 0 2 の屈折率を n 2 とするとき比屈折率差 = n 1 ー n 2 / n 2 / n 3 が a 1 ~ a 8 % の範囲となり、かつ内傷コア径 a 2 ~ 1 a となるように作製することが、特に好ましい。かかる限定の理由は、まず比屈折率差については a 1 ~ a 8 % の範囲であることが本発明によるファイベにおいて等分散波長を 1.5 5 μm に シ

低いので、この温度域での加熱処理により GeOg - S1Og からなる内領コアスート体部分は収縮し、そのカサ密度が急増するが、純 81Og の外領コアスート部分は収縮できない。そこでコア用スート体は内側コアスート体が外側コアスート体よりかなりカサ密度の高い状態となる。

このような状態のコア用スート体について、 次にPを含む雰囲気中、例えばSP。, S1P。。 CCL2P。 等のP化合物ガスとHe 等の不活性ガスからなる雰囲気中で加熱して、F添加・透明化処理する。

したがつて、前段のPを含まない雰囲気中で

の加熱処理によりカサ密度が急増した内側コアスート体には、この早級加処理によつても下は拡散せず、外側コアスート体のみにアが添加され、 de 0 2 - 8 1 0 2 内側コア/ド - 8 1 0 2 外側コアというガラス組成構造と、第1 - B 図の屈折率分布に相当するコア部の屈折率構造が実現できる。

.

F添加処理工程と何時に又はこの工程に続いて加熱焼結して、コナ用透明ガラス体を得る。 F添加の際の雰囲気のままで加熱温度を1650 C程度にしてF添加と透明化を同時に行なえば 工程的に簡便である。

以上で得られたコア用透明ガラス体の外周に アー810。からたるクランドを形成する。具体 的には1)公知技術により別途作成したアー 810。からたるクランド用ガラス管とコア用透 明ガラス体とを合体せしめて、加熱により中寒 化する方法、 ii)コア用透明ガラス体を出発材 とし、この外周にスート付けしてクランドスート ト体を形成した後に、 該クランドスート体を前

を相対的に低減できる。その結果 deo: に起因するレーリー飲乱損失及び紫外域での吸収損失の影響を低減できるに加え、外鎖コアへの張力集中の問題も解決できるので、伝送特性に優れた分散シフト光フアイバ用母材を製造できる。
〔実施例〕

配と何様の方法でを添加して透明化する方法、 のいずれかの方法によればよく、又は両者を租 合せて行つてもよい。なかi) の方法において は少くともハログンガス例えば CLi, 80 CLi, CCLi 等を含む雰囲気において合体中実化すれ ば、損失増の少ないファイバを得ることができ るので好ましい。

本発明は複数パーナを用いて、コア部のスス付けを一度に行ない、これを早素添加し焼結するという、簡単な工程で GeOg- BiOg 内側コア / B- BiOg 外側コア 構造のコア材を製造できる点で、コスト低波効果も期待できる。また、GeOg- BiOg ガラスロッドに BiOg スートを直接つける方法も考えられるが、この方法では、酸水素炎からロッド中に Bが拡散している。 を必要の脱水処理でも水分の除去は容易で、 伝送損失を低減することは無理である。

そして、本発明では、外側コアドドを添加し その屈折率を下げることによつて内側コアの屈 折率を上げるための内側コアへの Q e O g 添加量

む様に、810g 微粒子からなる外側コナ用スート体2が形成される。

本実施例では外側コアパーナ 2 2 には Sic 4 8 0 0 CC / min、 B₂ 1 4 2 / min、 O₂ 7 2 / min、 Ar 2 2 / minを施し、内側コア用パーナー 2 1 K B₂ 5 5 2 / min、 O₂ 7 2 / min、 Bic 4 2 7 0 CC / min、 Gec 4 8 CC / min、 Ar 2 2 / minを供給することにより、外径 1 0 0 m ≠ (内径コア径 3 0 m ≠)、長さ4 5 0 m Ø コア用スート体が 5 0 m / hr Ø引上京度で得られた。

このコア用スート体をまずリング状カーボンとーターを有する炉内へ挿入し1050 ℃ に加熱し、炉内雰囲気を C L L / He = 4 / 1 0 0 として加熱脱水処理を行なつた。次に該コア用スート体を He 雰囲気中 1 4 5 0 ℃で加熱処理し、コア用スートを収縮させた。 最後に 1 6 5 0 ℃に加熱し炉内雰囲気を 81 F L / He = 1 / 1 0 0 としてコア用スート収縮体に F を添加せしめ同時に透明ガラス化した。 得られたコア用透明ガ

ラス体の屈折率分布と元素設度(Ge,F)分 布の関係をまとめて第3図に示す。

一方、 V A D 法により作製した純粋 810。からなるクラッド用スート体を CLi / He = 4 / 100、1050での条件で脱水後、 8184/ He = 2 / 100、1350で加熱して設クラッド用スート体を添加した後同雰囲気で1650で加熱して透明化処理を行なりことによりクラッド用透明ガラス体を作製した。 該クラッド用透明ガラス体をすれし、前記で排た該コア用ガラス体を該クラッド用ガラス体の中空部に挿入して両者を加熱一体化しコア・クラッドを有するガラス母材を得た。

更に上で得られたガラス母材を延伸したのち、該ガラス母材上にVAD法で純粋 B10。スス体を堆積させた後、加熱脱水、戸添加透明化処理を行ない、ブリフォームを得た。得られたブリフォームの屈折率分布を第1-B図に示す。なお、ブリフォーム外径は10g タ、内側コア径 4.5 ゅうであつた。

810: 内側コア/ドー 810: 外側コア/ドー 810: クラッドの構造を実現できて、 GeO: 量を低減して充分に比屈折率差をとれるので、 GeO: 化起因するレーリー散乱損失及び GeO: が選元されることに起因する紫外吸収を低減でき、さらに外側コアへの張力集中を抑えて曲げ損失増を防ぎうるので、分散シファイベの低損失化に非常に効果がある方法である。また本第明は同様のファイベ構造を得る従来に比して、工程が簡略であるので製造コスト低減も可能で経済的効果も大きい。

4.図面の簡単な説明

第1-A図は階段型の分散シフトファイバ用 母材の屈折率分布を示す図、第1-B図は本発 明に保わる分散シフトファイバ用母材の屈折率 分布とガラス組成構造を示す図、

第2図は本発明におけるコア用スート体作製 の実施模額を示す図、

第3図は、本発明の実施例で製造したコア用 透明ガラス体の組折率分布と元素濃度(Ge, このブリフォームを外径23mpに延伸した 後、外径125pmpに紡糸した。

第4図に本発明で得られた分散シフトファイ パの伝送損失スペクトルを実線イで示し、また 比較例として第6図の構造の従来ファイパのス ペクトルを破線ロで示す。

第1-B図及び第6図の比較から明らかなように本発明ファイバは純粋 BiO。 屈折率レベルからの aeO。 による屈折率増加分が a 5 まであるのに対して、従来ファイバのそれは a 8 まである。

また、第4図から明らかなよりに従来ファイバの伝送損失(ロ)も波長1.55 μm で 0.22 dB/kmと比較的低ロスであるが、本発明品ファイバのそれ(イ)は波長1.55 μm で 0.20 dB/kmの低損失化が達成されている。

[発明の効果]

本発明は、以上説明したように GeO2-8102 からなる内領コアへの F の拡散を極力防止し、 外領コアに F を添加することによつて GeO2-

P)分布の関係を示す図、

第4図は本発明による分散シフトフアイバ及び従来品の伝送損失スペクトルを比較して示した図、

第 5 図は F 能加量 (Δ^{-}) とスートのカサ密度 (ρ) との関係を示す図、

第6図は従来の分散シフトフアイバ用母材の 囲折率分布とガラス組成構造を示す図である。



